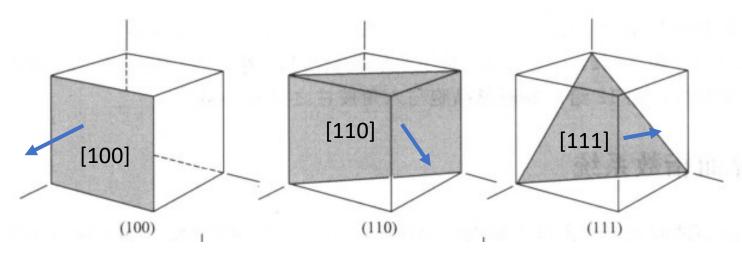
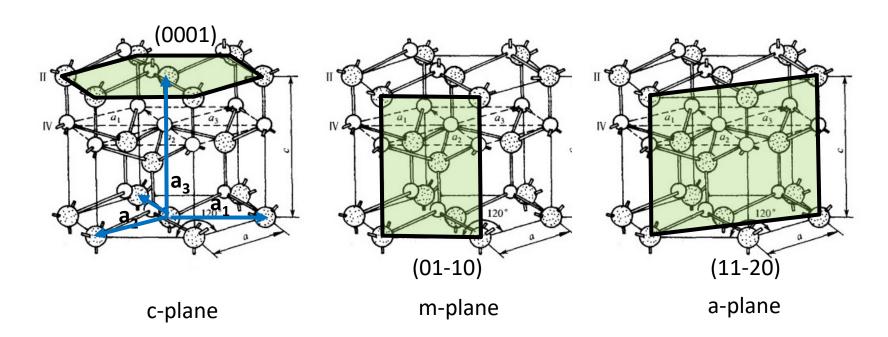
- 晶面和晶胞的三个轴的截距的倒数,(可约分到最小整数,)称为密勒指数(hkl)或直接称<u>晶面</u>(hkl)
 - 在不约分时,原点和晶面的距离称为晶面间距
- 任意一个方向按照晶胞的三个正格矢分解, 约分到最小整数, 称为晶向[hkl]
 - •晶向方向为ha₁+ka₂+la₃
- ()、[]、{}、<>

- 硅和其它立方晶体的晶面和晶向的表示方法
 - 立方晶体中,相应晶面和晶向垂直



- 六方晶体类似, 略复杂一些
 - •密勒-布拉伐指数(hkml)
 - 一些常见的晶面



- [111]方向的硅/闪锌矿有六方对称性
 - 但晶胞有7层原子,和纤锌矿晶胞的5层不同
- 解理的概念
 - 硅的{110}解理面
- 原子面终止的概念

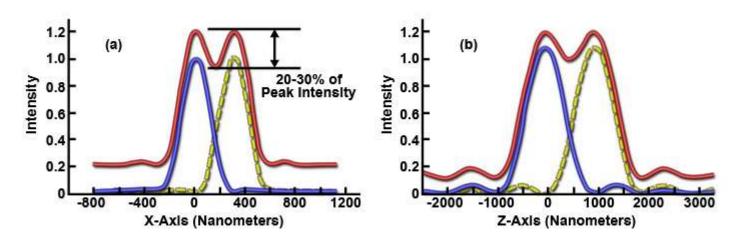
观测晶体结构的实验手段

- 直接观察手段
 - 透射电子显微镜(TEM, transmission electron microscopy)
 - 扫描透射电子显微镜(STEM, scanning transmission electron microscopy),分辨率更高
- 间接精确测量手段
 - X射线衍射(XRD, X-ray diffraction)

显微镜的分辨率

两个点光源如果相隔太近,低于分辨率,就无法区分两者的艾里斑

Figure 2 - The Rayleigh Criterion for Lateral Axial Resolution



Nikon, microscopyu.com

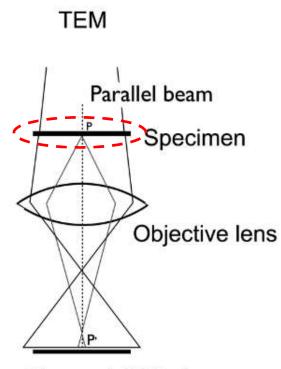
$$R = 0.61\lambda/NA$$

称为瑞利分辨率, λ为波长, NA~1称为数值孔径, 和显微镜光路有关降低波长, 分辨率更好(可见光400-700 nm)

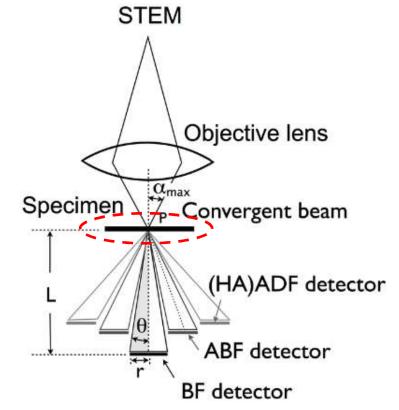
100 keV能量电子,由 $E=\frac{p^2}{2m}$, $p=\hbar k$,k=2π/λ,波长为0.012 nm,远低于晶格常数

透射电子显微镜

利用高能电子的短波长,制备原子尺度分辨的显微镜



Energy filter and CCD detector



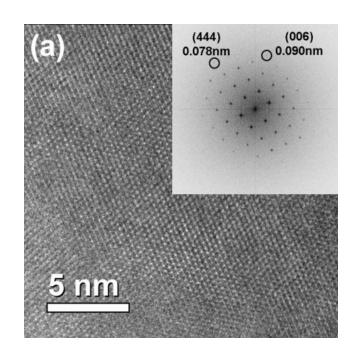
S. Wolf et al., Nat Methods 11, 423 (2014).

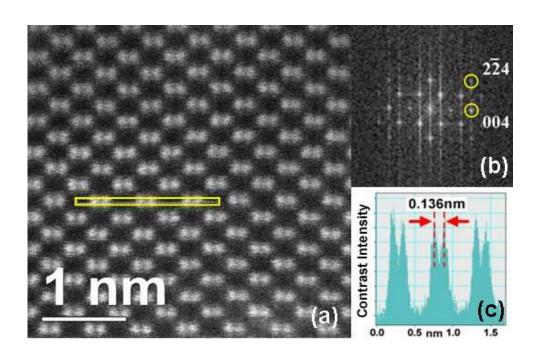
TEM: 未完全聚焦的电子束照射到样品上 STEM: 聚焦成一点的电子束照射到样品上

TEM和STEM显微图像对比

TEM图像(及其傅里叶变换)

STEM图像(及其傅里叶变换)

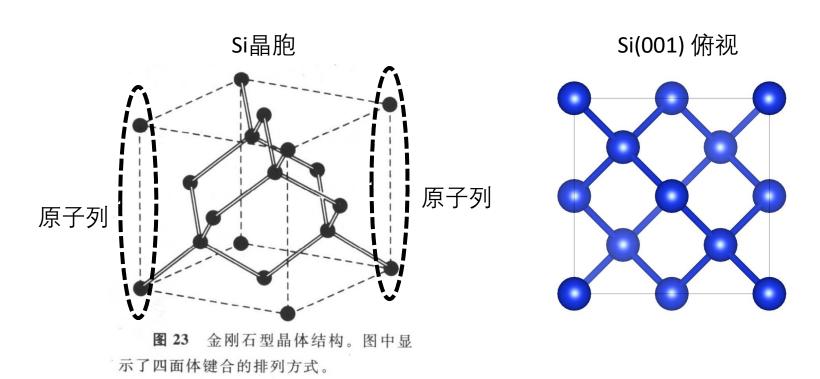




I. M. Ross et al., J. Phys. Conference Series 371, 012013 (2012).

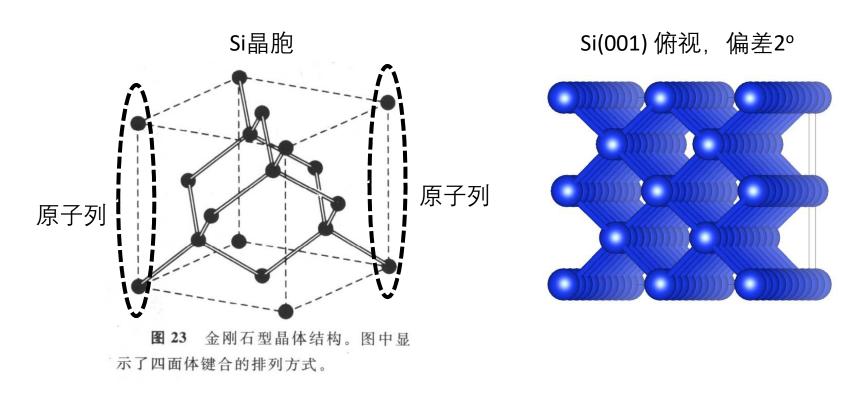
TEM和STEM中的原子列

TEM和STEM都需要俯视排列整齐的原子列(column)才能成像



TEM和STEM中的原子列

如果斜着看就无法成像



透射电子显微技术中,只能看到晶格的二维投影

观测晶体结构的实验手段

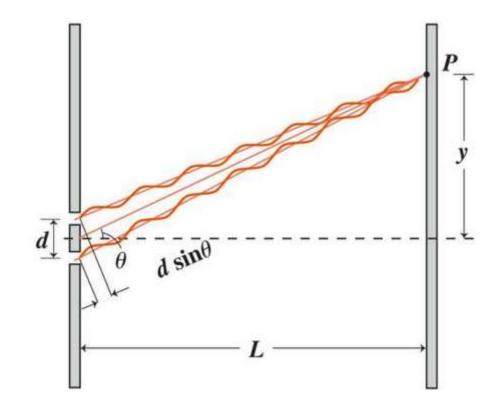
- 直接观察手段
 - 透射电子显微镜(TEM, transmission electron microscopy)
 - 扫描透射电子显微镜(STEM, scanning transmission electron microscopy),分辨率更高
- 间接精确测量手段
 - X射线衍射(XRD, X-ray diffraction)

常见的X射线相关表征方法

- X射线衍射(XRD, X-ray diffraction), 用于测量 晶格常数和晶格结构
- X射线反射(XRR, X-ray reflectivity), 用于测量 样品厚度
- X射线能谱技术
 - X射线光电效应能谱(XPS, X-ray photoemission spectroscopy),用于测量样品价带
 - X射线吸收谱(XAS, X-ray absorption spectroscopy), 用于测量样品导带

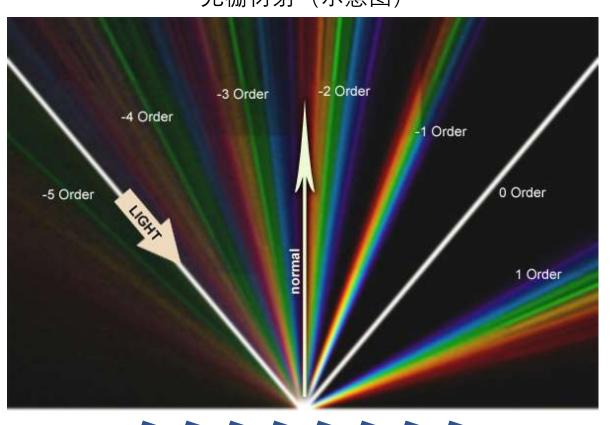
光的干涉

- 两个路径光程差为波长整数倍时,干涉增强;波长半整数倍时,干涉相,干涉相消
- $d \sin\theta = n\lambda$, n为正整数,干涉增强



光栅衍射

光栅衍射 (示意图)



- 光在周期性结 构作用下衍射
 - 在某些方向上增强(峰值)
 - 周期需与光波长类似
 - 不同波长的光、 不同光栅周期, 峰值位置不同

光栅

https://www.alanzucconi.com/2017/07/15/the -mathematics-of-diffraction-grating/

X射线衍射

波长为0.1-1 nm的电磁波(X射线)和晶格常数相似,晶格可进行类似光栅的衍射

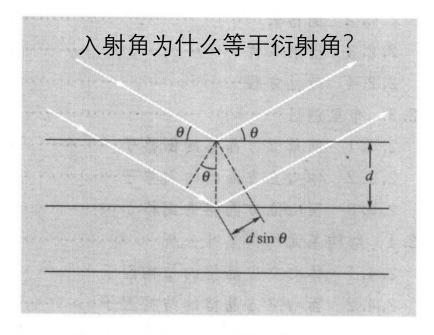


图 2 推导布拉格方程 $2d\sin\theta = n\lambda$ 的示意图。其中,d 为平行原子平面间的距离, $2\pi n$ 是相继原子平面反射辐射之间的相位差。反射面与具体样品的表面无关。

光程差为波长整数倍时, 干涉增强

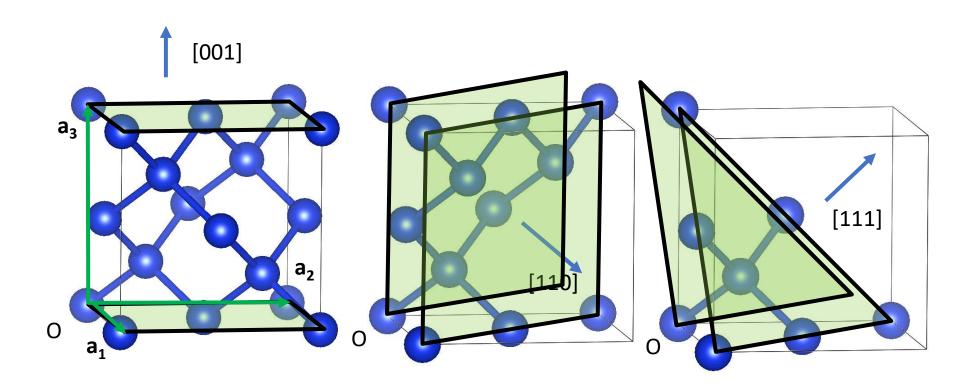
布拉格定律Bragg's law

 $2d \sin\theta = n\lambda$

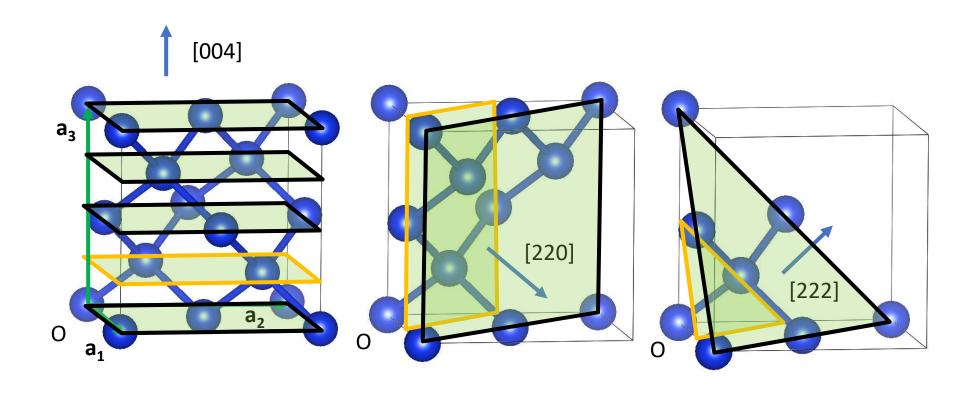
其中d为晶面间距, θ为 衍射角, n为正整数, λ 为X射线波长(使用第二 种晶面指标传统时, 通 常n取1)

利用波长和角度计算晶面间距和晶格常数

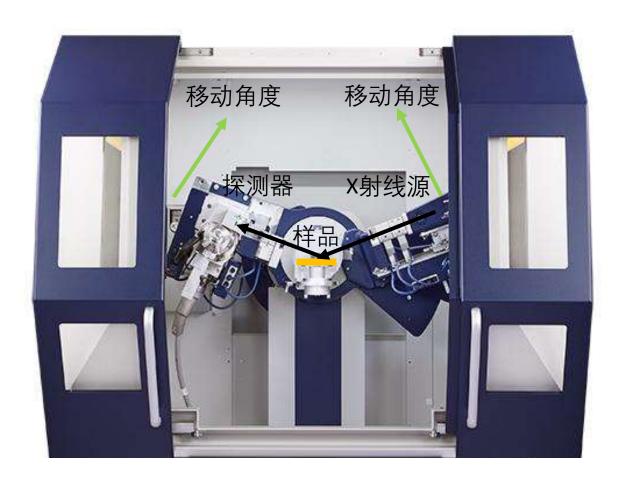
硅的常见晶面间距



硅的常见晶面间距



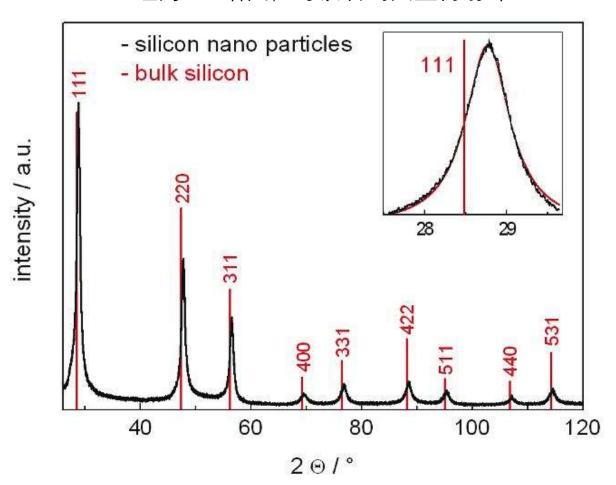
X射线衍射的实验操作



注意: 测量时需要关上舱门

硅的X射线衍射谱

硅的XRD谱图,可以看到大量衍射峰



布拉格定律Bragg's law

 $2d \sin\theta = n\lambda$

可计算不同晶体 的晶格常数

由于对称性, (100)、(200)、(110)等衍射 峰并不存在

T. Huelser et al., NSTI-Nanotech 2010, 1, 330 (2010).

观测晶体结构的实验手段

- 综合TEM/STEM、XRD, 能得知:
 - 晶胞
 - 晶格
 - 晶格常数
- 晶体结构就完全清楚了

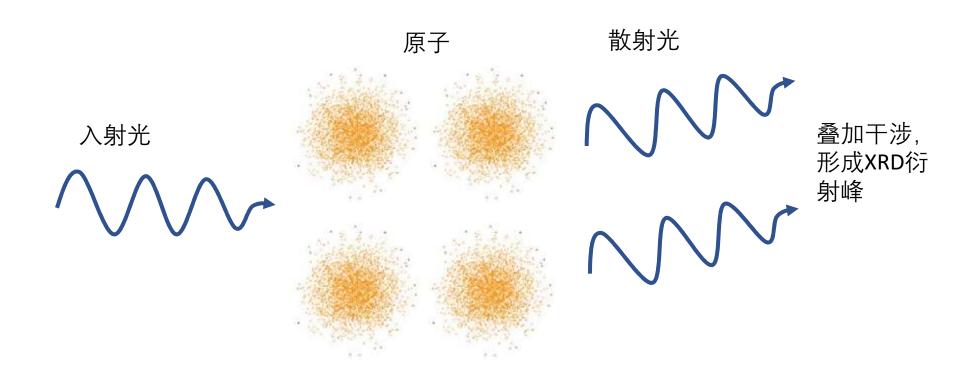
遗留问题

- TEM、STEM的傅里叶变换是什么?
- TEM、STEM的傅里叶变换出现的亮点(以"密勒指数"编号),和XRD中的衍射峰(以晶面的密勒指数编号)有没有什么关系?
- XRD中,入射角为什么等于衍射角?

波的晶格散射理论

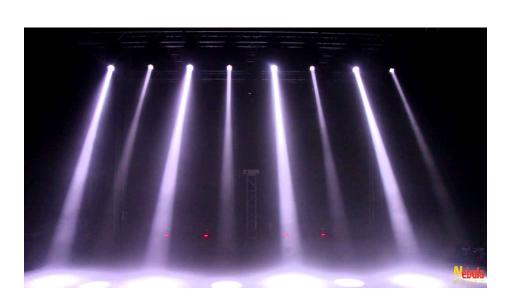
定量描述XRD

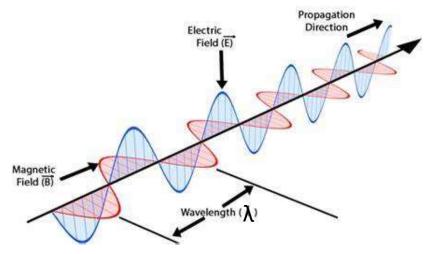
光的晶格散射



光的描述

光: 周期性的电磁场(波)





波长λ, 频率v, 光速c; λv = c

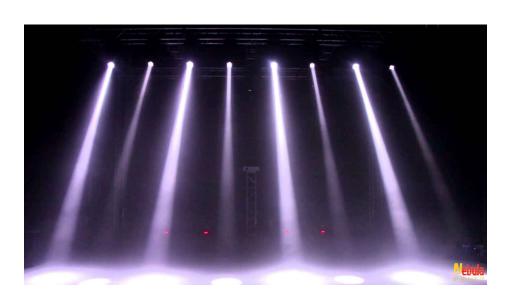
波矢量k, $k = 2\pi/\lambda$; 角频率ω, $ω = 2\pi v$

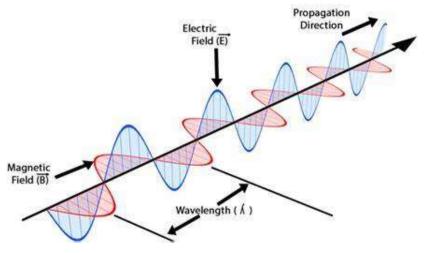
这个关系是怎么来的?

 $\omega/k = c$

光的描述

光: 周期性的电磁场(波)





严格形式由麦克斯韦方程解出

怎么解?

$$\nabla^2 E = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)} \qquad (\mathbf{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2})$$

$$(\mathbf{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2})$$

即
$$\omega/k = c$$

注意能量(标量)E和电场(矢 量) E的符号类似, 但不同

相关数学符号复习

- 矢量内积 $a \cdot b$. 矢量矢积 $a \times b$
 - $|a \times b|$ 为两矢量间平行四边形面积
 - $(a \times b) \cdot c$ 为三矢量间平行六面体面积
- 标量场 $\phi(x,t)$ 和矢量场A(x,t)
- 三维偏导数算符 $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)$
- 梯度 $\nabla \phi$ 、散度 $\nabla \cdot A$ 、旋度 $\nabla \times A$
- 拉普拉斯算符 $\nabla^2 \phi = \nabla \cdot \nabla \phi = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) \phi$

•
$$\nabla^2 A = \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) A$$

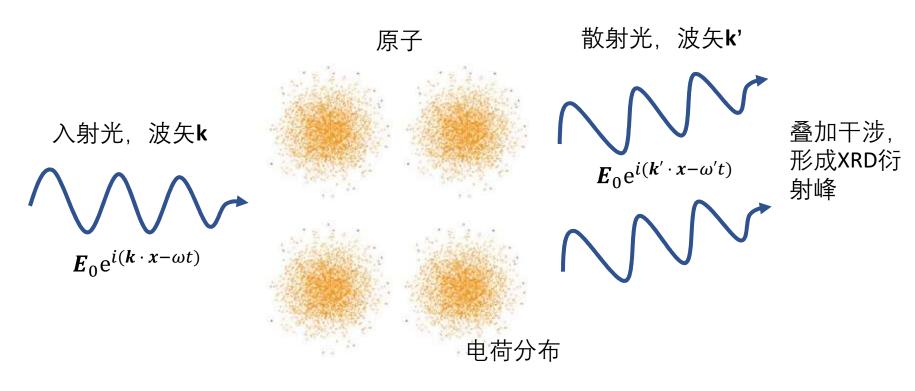
相关电磁学知识复习

- $E = -\nabla \phi$ (电场-电势关系)
- $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho / \epsilon_0$ (高斯定理)
- $\nabla^2 E = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$ (麦克斯韦方程)
- $E = E_0 e^{i(k \cdot x \omega t)}$ (电磁波,麦克斯韦方程的解)
 - 代入可解得:
 - $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$ (解的限制条件)
 - 即ω/k = c

光的干涉

- 一束光分为两个路径传播
 - $\mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} \omega t)}$
 - $E_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} \omega t + \varphi)}$ (多一个相位)
- $\mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} \omega t)} + \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} \omega t + \varphi)} = ?$
 - $\varphi = 0$, 上式= $2E_0 e^{i(k \cdot x \omega t)}$, 干涉增强(光程差 λ 的整数倍)
 - $\varphi = \pi$, 上式=0 ($e^{i\pi}$ =-1) , 干涉相消 (光程差 λ 的半 整数倍)
 - 相位 φ = 2π *光程差/ λ = k*光程差

光-晶格散射

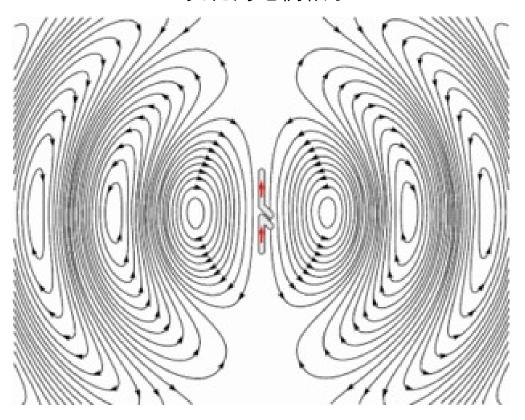


散射光的波矢和频率?

光-电荷弹性散射:电磁场和电荷作用,造成电荷周期性极化变化的电偶极矩产生偶极辐射,辐射各个方向的光

偶极辐射

变化的电偶极子

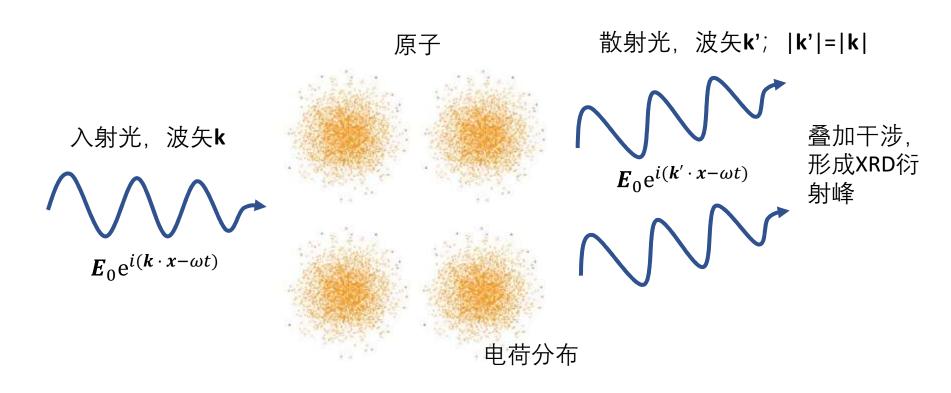


辐射的电场

电荷密度越高, 偶极矩越大, 散射越强

辐射的频率应和入射光相同;由 $\mathbf{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$,辐射的波矢量大小和入射光相同(弹性散射)

光-晶格散射



辐射的频率应和入射光相同;由 $\mathbf{k}^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$,辐射的波矢量大小和入射光相同(弹性散射) 散射和电荷密度成正比

所有散射光干涉叠加(积分),构成XRD衍射峰

光-晶格散射

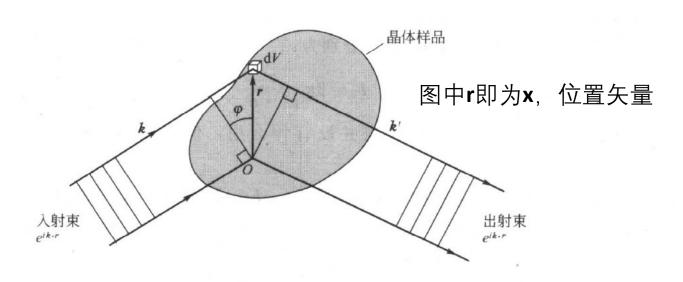


图 6 入射波 (k) 在点 O 和点 r 处的行程差是 $r\sin\varphi$,相角差是 $\frac{2\pi r\sin\varphi}{\lambda}$ (等于 $k \cdot r$); 衍射 波的相角差是 $-k' \cdot r$ 。总的相角差是 $(k-k') \cdot r$,从r处体积元 dV散射的波相对于从原点O处体积元散射的波,其相位差因子是 $\exp [i(\mathbf{k}-\mathbf{k}') \cdot \mathbf{r}]$ 。

衍射波振幅
$$E \sim \int \rho(x) e^{-i(k'-k)\cdot x} dV$$
 正比于每个体积元的散射强度和干涉因子 $e^{-i(k'-k)\cdot x}$

其中 $\rho(x)$ 是电荷密度,显示了散射的强度, 是一个周期函数

周期为 \mathbf{a}_1 、 \mathbf{a}_2 、 \mathbf{a}_3

傅里叶变换

• 将时域变为频域

周期函数变换为频谱里 的一系列周期性的"δ函数" (尖峰)

https://www.cv.nrao.edu/~sransom/web/A1.html

• 将波函数变为"波矢量函数"

•
$$F(\mathbf{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{\infty} f(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} dV$$

衍射波振幅
$$E(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \sim \int \rho(\mathbf{x}) e^{-i(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{x}} dV$$

傅里叶变换

- 衍射波振幅 $E(\mathbf{k}' \mathbf{k}) \sim \int \rho(\mathbf{x}) e^{-i(\mathbf{k}' \mathbf{k}) \cdot \mathbf{x}} dV$
 - 有了电荷密度可精确计算
- •特征: $\rho(x)$ 周期为 \mathbf{a}_1 、 \mathbf{a}_2 、 \mathbf{a}_3
- E(k'-k)是一系列周期性的尖峰
 - 周期是什么?
 - k单位为 m^{-1} ,显然不是 \mathbf{a}_1 、 \mathbf{a}_2 、 \mathbf{a}_3 的简单线性组合

倒格矢

- 平移矢量 a_1 、 a_2 、 a_3 又称为"正格矢"
 - $ha_1 + ka_2 + la_3$ 从晶格的一个格点指向另一个格点
- 定义

$$b_1 = 2\pi \frac{a_2 \times a_3}{a_1 \cdot (a_2 \times a_3)}$$
 $b_2 = 2\pi \frac{a_3 \times a_1}{a_1 \cdot (a_2 \times a_3)}$ $b_3 = 2\pi \frac{a_1 \times a_2}{a_1 \cdot (a_2 \times a_3)}$

为"倒格矢",满足

$$a_1 \cdot b_1 = 2\pi$$
 $a_1 \cdot b_2 = 0$ $a_1 \cdot b_3 = 0$
 $a_2 \cdot b_1 = 0$ $a_2 \cdot b_2 = 2\pi$ $a_2 \cdot b_3 = 0$
 $a_3 \cdot b_1 = 0$ $a_3 \cdot b_2 = 0$ $a_3 \cdot b_3 = 2\pi$

即 b_1 垂直于 a_2 、 a_3 , b_2 垂直于 a_1 、 a_3 , b_3 垂直于 a_1 、 a_2

倒空间

• 倒格矢的单位为m⁻¹,其存在的空间称为"倒空间"、"倒易空间"(reciprocal space),与实空间 (real space)对应

$$b_1 = 2\pi \frac{a_2 \times a_3}{a_1 \cdot (a_2 \times a_3)}$$
 $b_2 = 2\pi \frac{a_3 \times a_1}{a_1 \cdot (a_2 \times a_3)}$ $b_3 = 2\pi \frac{a_1 \times a_2}{a_1 \cdot (a_2 \times a_3)}$

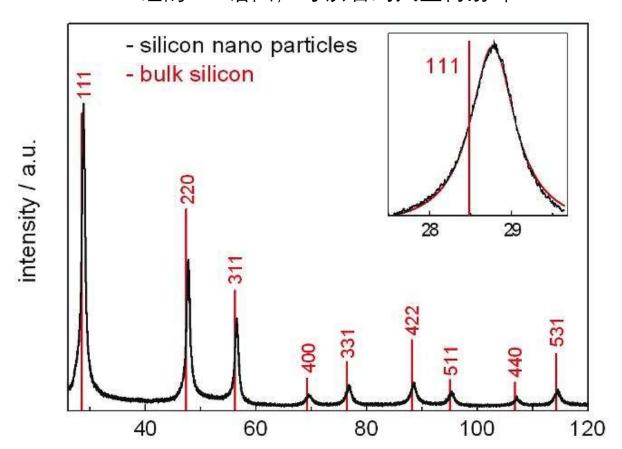
- $hb_1 + kb_2 + lb_3$ (整数hkl) 称为"倒格点", 形成的集合叫倒晶格,与格点、晶格对应
- 可以证明, $E(k'-k)\sim\int\rho(x)\,\mathrm{e}^{-i(k'-k)\cdot x}dV$ (衍射波振幅)的周期为倒格矢 \mathbf{b}_1 、 \mathbf{b}_2 、 \mathbf{b}_3
- 因此,E(k'-k)是倒格点位置处的尖峰

光-晶格散射: 总结

- 入射光 $E_0 e^{i(k \cdot x \omega t)}$
- 衍射波振幅 $E(\mathbf{k}' \mathbf{k}) \sim \int \rho(\mathbf{x}) e^{-i(\mathbf{k}' \mathbf{k}) \cdot \mathbf{x}} dV$
 - 是电荷密度 $\rho(x)$ 的傅里叶变换
- 电荷密度函数 $\rho(x)$ 有周期性,周期为 \mathbf{a}_1 、 \mathbf{a}_2 、 \mathbf{a}_3
- 其傅里叶变换为周期性的尖峰,周期为倒格矢 \mathbf{b}_1 、 \mathbf{b}_2 、 \mathbf{b}_3
 - $hb_1 + kb_2 + lb_3$ 形成的集合称为倒晶格
- 衍射波振幅E(k'-k)为倒晶格上的尖峰
- XRD测得的峰即为倒晶格对应的峰
 - 角度即为波矢量的方向, 有对应关系

硅的X射线衍射谱

硅的XRD谱图,可以看到大量衍射峰



布拉格定律Bragg's law

 $2d \sin\theta = n\lambda$

可计算不同晶体 的晶格常数

由于对称性, (100)、(200)、(110)等衍射 峰并不存在

2 ⊙ / ° 角度和波矢量有对应关系: 可用k作为横轴

T. Huelser et al., NSTI-Nanotech 2010, 1, 330 (2010).

XRD用散射理论解释

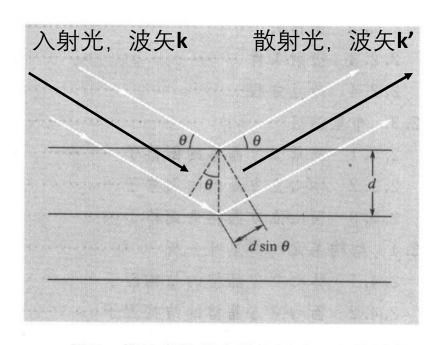
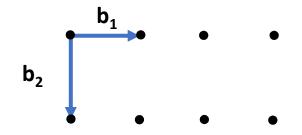


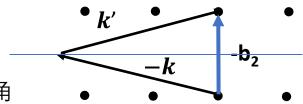
图 2 推导布拉格方程 $2d\sin\theta = n\lambda$ 的示意图。其中,d 为平行原子平面间的距离, $2\pi n$ 是相继原子平面反射辐射之间的相位差。反射面与具体样品的表面无关。

散射振幅E(k'-k)是倒格 点位置处的尖峰

衍射时必有

$$\mathbf{k}' - \mathbf{k} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3$$
相当于(hkl)晶面



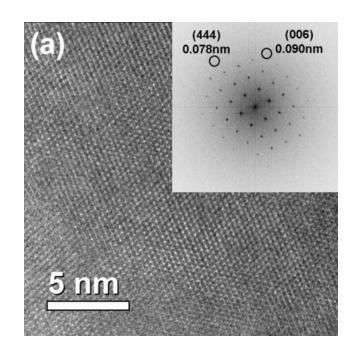


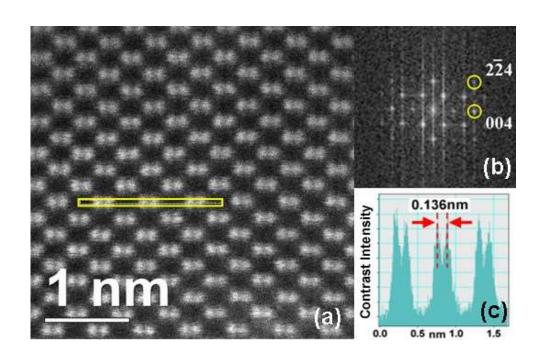
k=k'大小相等,则必有入射角等于衍射(散射)角

TEM和STEM中的傅里叶变换

TEM图像(及其傅里叶变换)

STEM图像(及其傅里叶变换)





I. M. Ross et al., J. Phys. Conference Series 371, 012013 (2012).

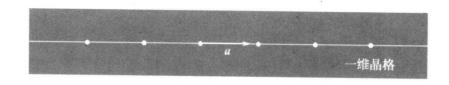
TEM/STEM图像本质是电荷密度的反映,做傅里叶变换后恰好成为倒格子处的亮点

倒晶格的意义

- 倒空间是波矢量k所处的线性空间
- 能带结构E(k)的定义域就位于倒空间中
 - 注意E为能量, E为电场
- 我们之后的教学,很多都要围绕倒空间来开展

例:一维晶体的倒晶格

一维晶体的倒晶格



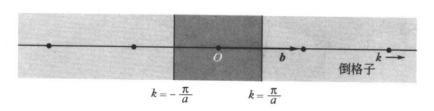


图 11 一维晶体的正格子和倒格子。倒格子空间中的基矢是 b,长度等于 $2\pi/a$ 。由原点出发的最短倒格矢是 b和 -b。这些矢量的垂直平分线构成第一布里渊区的边界。边界位于 $k=\pm\pi/a$ 。

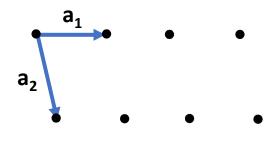
$$egin{aligned} m{b_1} &= 2\pi rac{m{a_2} imes m{a_3}}{m{a_1} \cdot (m{a_2} imes m{a_3})} \ &m{可取a_2} oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{a_3}}} \ m{b_1} &= 2\pi rac{m{a_1}}{m{a_1^2}} \end{aligned}$$

第一布里渊区、简约布里渊区,或简称布里渊区(Brillouin Zone),指倒晶格的原胞

确切地说,指的是一个倒格 点到它最邻近的几个倒格点 连线的垂直平分线所围成的 区域(Wigner-Seitz原胞)

例: 二维晶体的倒晶格

二维晶格







$$b_1 = 2\pi \frac{a_2 \times a_3}{a_1 \cdot (a_2 \times a_3)}$$
 $b_2 = 2\pi \frac{a_3 \times a_1}{a_1 \cdot (a_2 \times a_3)}$

可取a₃垂直于a₁、a₂

二维倒晶格和布里渊区

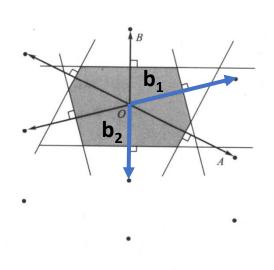
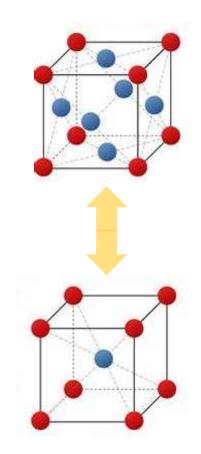


图 10 二维斜晶格第一布里渊区的作图 法。首先在倒格子中从 O 点到邻近各点画若 干矢量,然后通过这些矢量的中点作垂直线, 被其围成的最小面积就是第一布里渊区。

面心立方晶格的倒晶格

面心立方和体心立方互 为倒晶格



面心立方晶格的布里渊区

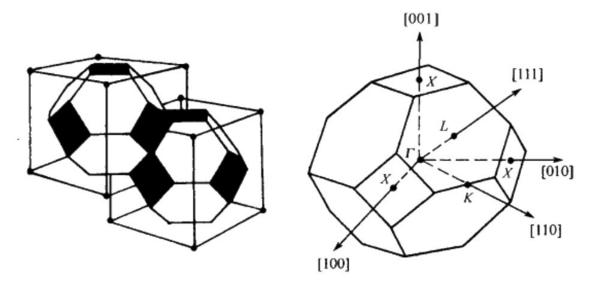


图 1-11 面心立方晶格和金刚石型结构的第一布里渊区

 Γ : $\frac{2\pi}{a}$ (0, 0, 0), 布里渊区中心;

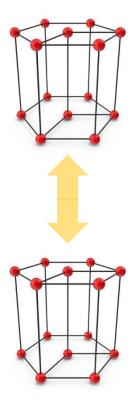
 $L: \frac{2\pi}{a} \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 布里渊区边沿与〈111〉轴的交点;

 $X: \frac{2\pi}{a}$ (0, 0, 1), 布里渊区边沿与〈100〉轴的交点;

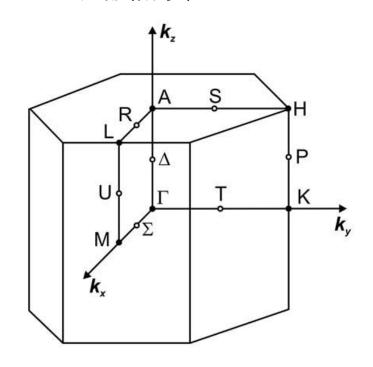
 $K: \frac{2\pi}{a} \left(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}, 0 \right)$, 布里渊区边沿与〈110〉轴的交点。

六方晶格的倒晶格

六方晶格和六方晶格互 为倒晶格



六方密堆积晶格有"分数格点" 现象,不适合计算倒晶格 六方晶格的布里渊区



T: 布里渊区中心

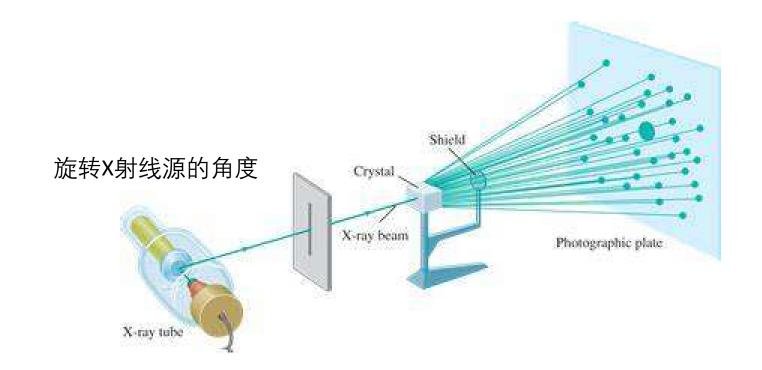
M: 侧面面心

K: 侧棱棱心

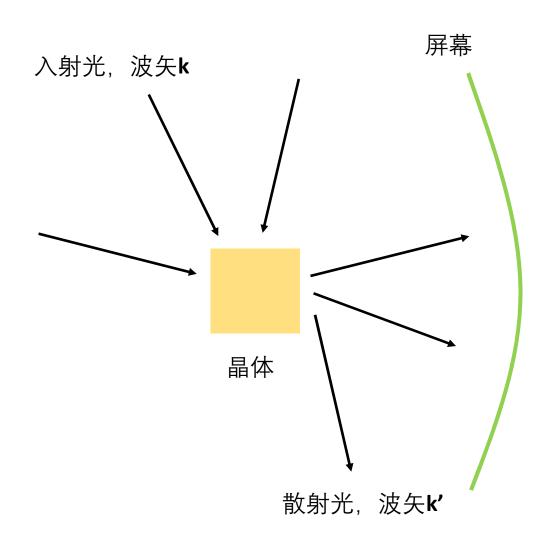
A: 顶面面心

如何用实验探测倒空间的结构?

- 1. 测量TEM、STEM,傅里叶变换(二维)
- 2. 利用XRD: X射线单晶衍射



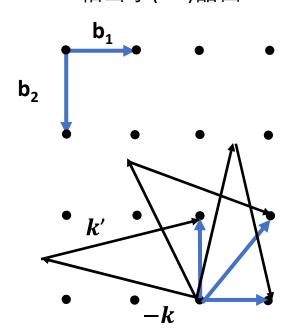
X射线单晶衍射



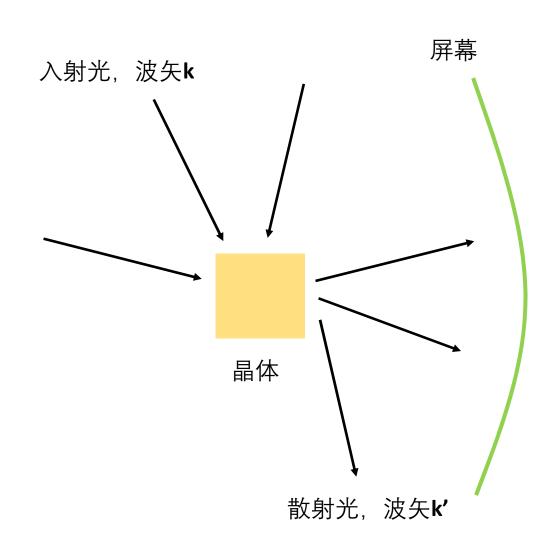
散射振幅E(k'-k)是倒格 点位置处的尖峰

衍射时必有

$$\mathbf{k'} - \mathbf{k} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3$$
相当于(hkl)晶面



X射线单晶衍射



- 利用入射光、散射光角度计算k'-k,进而得出 $hb_1+kb_2+lb_3$
- 从而重构出三维 倒空间的结构

课程目的

- 用理论解释半导体材料中的电学现象
 - 理解产生相关现象的(微观)机制
 - 晶体结构: 单晶半导体是周期性排布的原子
 - 能带结构: 能带论描述半导体中的电子状态
 - 热力学统计: 温度、杂质等能控制半导体中的载流子密度
 - 载流子输运: 多种散射机制决定半导体的导电性能
 - 非平衡载流子: 普遍情况下半导体中的载流子行为
 - 初步了解用于确认微观机制的实验方法

课程内容

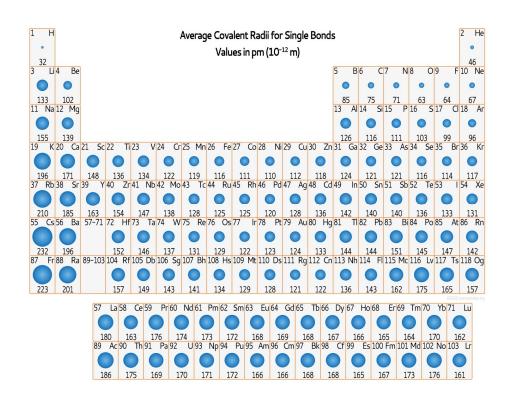
- •研究主体: 半导体中的电子
- •第一部分:晶体结构
- 第二部分: 能带结构
- 第三部分: 热力学统计
- 第四部分: 载流子输运
- 第五部分: 非平衡载流子

习题

- 1. 利用GaN的结构计算其密度。
- 2. (a)计算Si的原子数密度(单位体积内的原子数,单位cm⁻³)。(b)某工艺能使1%的Si被Ge取代(称为掺杂)。假设掺杂后的晶格和纯Si晶格完全相同,求Si_{0.99}Ge_{0.01}中Ge的原子数密度(称为掺杂浓度)。
- 3. 计算Si(001)面的原子数面密度(单位面积内的原子数,单位cm⁻²)。

习题

• 5. 右图是各个原子 大致的共价半径。 (a)试求C、Si、Ge 三种晶体的晶格常 数之比。(b)试求 AIN、GaN、InN的 晶格常数之比。(c) 试求GaAs、GaP和 GaN的晶格常数之 比。



https://sciencenotes.org/covalent-radius-definition-and-trend/

习题

- 6. 六方晶格的正格矢是怎样的?注意,**a**₁、**a**₂夹角应为**120**°。求相应倒格矢。倒格矢和相应晶面垂直吗?
- 7. 证明:在立方晶体中,晶面(hkl)和倒格矢 $hb_1+kb_2+lb_3$ 垂直,且其晶面间距是 2π 除以倒格矢 $hb_1+kb_2+lb_3$ 的模。(该结论其实对所有晶体都成立)
- 8. 已知X射线波长为0.15406 nm, Si(111)衍射峰 位置在28.44°, 求Si的晶格常数。